

2010 年度上海巴斯德所学术年会通知

为总结 2010 年度科研成果，增进各研究组间的学术交流与合作，兹定于 2011 年 2 月 25-27 日举行上海巴斯德研究所 2010 年度学术年会（地点另行通知）。

本次会议将分为大会特邀报告（3 人）、10 年新进 PI 报告（3 人）、重要进展报告（4 人）、研究生/博后报告（暂定 5 人）以及研究组墙报交流五个部分，同时会议将评选出优秀学术报告、优秀墙报等奖项。现将有关事项通知如下：

一、研究生/博后报告由研究组长推荐，经研究所筛选后确定。请有意参加此部分报告的研究组于 2010 年 12 月 31 日前将报告人、报告题目发至 xjlin@sibs.ac.cn 处登记。

二、每个研究组至少需提供一份墙报展出，墙报的统一规格制作尺寸为：高 110 厘米，宽 80 厘米，由研究组自行打印，于 2011 年 2 月 21 日前交至姜婷处（合肥路 106 室）。

三、为编写会议摘要，请报告人、各研究组提前撰写学术报告摘要及墙报摘要（中英文），于 2011 年 1 月 31 日前发送至林晓静（xjlin@sibs.ac.cn）汇总。

注：大会特邀报告 30 分钟，提问 15 分钟；新进 PI 报告 20 分钟，提问 10 分钟；重要进展报告 25 分钟，提问 15 分钟；研究生/博后报告：20 分钟，提问 10 分钟。

上海巴斯德研究所
2010 年 12 月 15 日